01 JUN 2005

PCT/JP 200 47 011625

31.08.2004

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2004年 2月20日

RECEIVED 2.1 OCT 2004

PCT

WIPO

出 願 番 号
Application Number:

特願2004-045500

[ST. 10/C]:

[JP2004-045500]

出 願 人
Applicant(s):

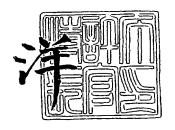
日本電信電話株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年10月 8日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 1) 11)



特許願 【書類名】 NTTH157165 【整理番号】 平成16年 2月20日 【提出日】 特許庁長官 【あて先】 GO2B 6/20 【国際特許分類】 【発明者】 【住所又は居所】 森 淳 【氏名】 【発明者】 【住所又は居所】 鹿野 弘二 【氏名】 【発明者】 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 【住所又は居所】 及川 喜良 【氏名】 【発明者】 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 【住所又は居所】 青笹 真一 【氏名】 【発明者】 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 【住所又は居所】 清水 誠 【氏名】 【発明者】 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 【住所又は居所】 圓佛 晃次 【氏名】 【発明者】 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 【住所又は居所】 加藤 正夫 【氏名】 【特許出願人】 000004226 【識別番号】 日本電信電話株式会社 【氏名又は名称】 【代理人】 100077481 【識別番号】 【弁理士】

谷 義一

100088915

阿部 和夫

明細書 1

要約書 1

9701393

図面 1

013424 21,000円

【氏名又は名称】

【氏名又は名称】

【予納台帳番号】

【納付金額】 【提出物件の目録】

【物件名】

【物件名】

【物件名】

【物件名】

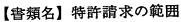
【包括委任状番号】

【選任した代理人】 【識別番号】

【弁理士】

【手数料の表示】

東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日本電信電話株式会社内 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日本電信電話株式会社内 日本電信電話株式会社内 日本電信電話株式会社内 日本電信電話株式会社内 日本電信電話株式会社内 日本電信電話株式会社内 特許請求の範囲



【請求項1】

テルライトガラスからなり、コアに相当する部分の周囲に、屈折率が1のエアホールを 複数設けたクラッドを有することを特徴とする光ファイバ。

【請求項2】

前記コアの外径と、前記エアホールの内径と、前記エアホールのピッチ間隔を調整する ことにより、零分散波長が $1.2 \sim 1.7 \mu$ m帯に設定されたことを特徴とする請求項 1*に記載の光ファイバ。

【請求項3】

前記クラッドは、4つのエアホールを有することを特徴とする請求項1または2に記載 の光ファイバ。

【請求項4】

前記テルライトガラスは、TeO2-Bi2O3-LO-M2O-Q2O3-R2O5 からなる組成を有し、

ここで、LはZn、Ba、Mgのうち少なくとも1種類以上であり、MはLi、Na、 K、Rb、Csのうち少なくとも1種類以上であり、QはB、La、Ga、Al、Yのう ち少なくとも1種類以上であり、RはP、Nbのうち少なくとも1種類以上であり、 その成分は、

50<TeO2<90 (モル%)

1 < B i 2 O 3 < 3 0 (モル%)

1 < LO + M₂O + Q₂O₃ + R₂O₅ < 50 (+ N%)

であることを特徴とする請求項1、2または3に記載の光ファイバ。

【請求項5】

前記テルライトガラスは、希土類イオンとして Ce^{3+} 、 Pr^{3+} 、 Nd^{3+} 、 Pm^3 Sm³⁺, Eu³⁺, Tb³⁺, Dy³⁺, Ho³⁺, Er³⁺, Tm³⁺, Yb³ + のうち少なくとも1つが添加されていることを特徴とする請求項1ないし4のいずれか に記載の光ファイバ。

【請求項6】

内壁の内側に凸となる部分が複数形成されたモールドに、テルライトガラスからなるガ ラス融液を注入成型してガラス母材を作製する第1工程と、

該第1工程で作製された前記ガラス母材を、テルライトガラスからなる円筒状のジャケ ット管に挿入し、前記ガラス母材と前記ジャケット管との隙間のエアホールを維持または 拡大するように加圧線引きする第2工程と

を備えたことを特徴とする光ファイバの製造方法。

内壁の内側に凸となる部分が複数形成され、前記内壁が底部に向かって円錐状に拡大加 工されたモールドに、テルライトガラスからなるクラッドガラスのガラス融液を注入する 第1工程と、

さらにテルライトガラスからなるコアガラスのガラス融液を注入し、クラッドガラスの 体積収縮によりコアガラスを円錐状に吸い込み成型したガラス母材を作製する第2工程と

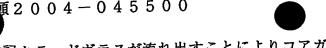
該第2工程で作製された前記ガラス母材を、テルライトガラスからなる円筒状のジャケ ット管に挿入し、前記ガラス母材と前記ジャケット管との隙間のエアホールを維持または 拡大するように加圧線引きする第3工程と

を備えたことを特徴とする光ファイバの製造方法。

【請求項8】

内壁の内側に凸となる部分が複数形成され、前記内壁が底部に向かって円錐状に拡大加 工され、前記底部に穴を有するモールドに、テルライトガラスからなるクラッドガラスの ガラス融液を注入する第1工程と、

さらにテルライトガラスからなるコアガラスのガラス融液を注入し、クラッドガラスの



体積収縮と、前記穴から前記クラッドガラスが流れ出すことによりコアガラスを円錐状に 吸い込み成型したガラス母材を作製する第2工程と、

該第2工程で作製された前記ガラス母材を、テルライトガラスからなる円筒状のジャケ ット管に挿入し、前記ガラス母材と前記ジャケット管との隙間のエアホールを維持または 拡大するように加圧線引きする第3工程と

を備えたことを特徴とする光ファイバの製造方法。

【請求項9】

前記モールドは、内壁の内側に凸となる部分が4つ形成され、前記光ファイバのクラッ ドは、4つのエアホールを有することを特徴とする請求項6、7または8に記載の光ファ イバの製造方法。

【請求項10】

前記第2工程は、前記穴から真空脱気を行って、前記クラッドガラスが流れ出すように したことを特徴とする請求項8に記載の光ファイバの製造方法。

【請求項11】

テルライトガラスからなるガラス融液をモールドに注入成型してガラスプロックを作製 する第1工程と、

内壁の内側に凸となる部分が複数形成された金型により、前記第1工程で作製された前 記ガラスプロックを圧縮成型して、ガラス母材を作製する第2工程と、

該第2工程で作製された前記ガラス母材を、テルライトガラスからなる円筒状のジャケ ット管に挿入し、前記ガラス母材と前記ジャケット管との隙間のエアホールを維持または 拡大するように加圧線引きする第3工程と

を備えたことを特徴とする光ファイバの製造方法。

【請求項12】

前記金型は、内壁の内側に凸となる部分が4つ形成され、前記光ファイバのクラッドは 、4つのエアホールを有することを特徴とする請求項11に記載の光ファイバの製造方法

【請求項13】

テルライトガラスからなるガラス融液をモールドに注入成型して円柱状のガラスプロッ クを作製する第1工程と、

該第1工程で作製された前記ガラスプロックの長手方向に穴あけ加工して、エアホール が形成されたガラス母材を作製する第2工程と、

該第2工程で作製された前記ガラス母材を、テルライトガラスからなる円筒状のジャケ ット管に挿入し、前記エアホールを維持または拡大するように加圧線引きする第3工程と を備えたことを特徴とする光ファイバの製造方法。

【請求項14】

テルライトガラスからなるガラス融液を、基台から円柱棒状のピンが複数内側に整列し た治具を底面に有するモールドに注入し、前記治具を引き抜くことによりエアホールが形 成されたガラス母材を作製する第1工程と、

該第1工程で作製された前記ガラス母材を、テルライトガラスからなる円筒状のジャケ ット管に挿入し、前記エアホールを維持または拡大するように加圧線引きする第2工程と を備えたことを特徴とする光ファイバの製造方法。

【請求項15】

テルライトガラスからなるガラス融液をモールドに注入成型し、過熱延伸してエアホー ルを有するガラスブロックを作製する第1工程と、

該第1工程で作製された複数の前記ガラスプロックを束ね、過熱延伸してガラス母材を 作製する第2工程と、

該第2工程で作製された前記ガラス母材を、テルライトガラスからなる円筒状のジャケ ット管に挿入し、前記エアホールを維持または拡大するように加圧線引きする第3工程と を備えたことを特徴とする光ファイバの製造方法。

【請求項16】

エアホールを維持または拡大するように加圧線引きする工程は、線引きの張力を50g以上とすることを特徴とする請求項6ないし15のいずれかに記載の光ファイバの製造方法。

【鲁類名】明細書

【発明の名称】光ファイバ及びその製造方法

【技術分野】

[0001]

本発明は、光ファイバ及びその製造方法に関し、より詳細には、テルライトファイバの 屈折率、構造、材料を設計することにより、光通信波長帯である $1.2 \sim 1.7 \mu$ m帯に 零分散波長を有する光ファイバ及びその製造方法に関する。

【背景技術】

[0002]

近年、インターネットの急速な普及に起因する爆発的な通信需要の増加と、光通信シス テムの低コスト化の要求に伴って、1本の光ファイバに複数の異なる波長の信号光を多重 して伝送する波長分割多重(WDM)伝送方式が開発され、加速度的に普及している。W DM伝送方式のネットワークを、コストパフォーマンス良く大規模化すると共に、フレキ シブルかつ高機能化するために、波長変換素子、高速スイッチ、スーパーコンティニュー ム光源などのデバイスの開発が熱望されている。

[0003]

このようなデバイスを実現する方法として、光ファイバの非線形光学効果を用いた非線 形光デバイスが盛んに検討されている。従来の石英ファイバにおいては、高い非線形性を 実現するために、コアにゲルマニウムを添加し、クラッドにフッ素を添加することにより 2%以上の高屈折率差が設定されている。光通信波長帯で効率よく非線形効果を出現させ るためには、位相整合条件を満たすように、零分散波長を $1.2\sim1.7~\mu$ m帯にしなけ ればならない。しかしながら、石英ファイバの場合、材料分散による零分散波長は1.3 μ mであり、添加物によって大きく分散をシフトさせることは難しいため、様々な屈折率 プロファイルによって零分散を1.5μmへとシフトさせている(例えば、非特許文献1 参照)。

[0004]

一方、石英ファイバ内部の長手方向にエアホールを多数形成したフォトニッククリスタ ルファイバまたはホーリーファイバが盛んに研究されている (例えば、非特許文献2参照)。非特許文献2に記載されたファイバ構造を用いることにより、従来のコア/クラッド 構造を有するファイバでは実現できない特性を与えることができ、高い非線形性を有する ファイバへの応用が実現されている。しかしながら、現状のところ零分散波長が1.2~ 1. 7μm帯でありかつ高い非線形性を有する石英系フォトニッククリスタルファイバは 実現されていない。

[0005]

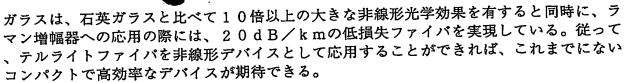
上述したように、従来の石英を主体としたファイバを用いた非線形デバイスは、非線形 光学効果に必要な相互作用長を確保するために、ファイバ長を数100m以上とすること が大半である。そこで、高い非線形性を有する光学材料を用いて、高効率でコンパクトな 非線形デバイスの実現が望まれている。

[0006]

また、石英系ガラス以外の酸化物ガラスからなるフォトニッククリスタルファイバまた はホーリーファイバの作製方法として、押し出し法が報告されている(非特許文献3,4 参照)。押し出し法は、作製したバルクガラスを、変形が可能になる粘度になるまで高温 に加熱し、型に押し込んで押し出すことにより、ホール構造を有する母材を作製する。押 し出し法は、ガラスが長い時間高温に保持され、さらに変形されるため、ガラス中の結晶 核が成長しやすく、低損失のファイバを作製することが難しい。そのため、非特許文献3 , 4に記載されたファイバの損失値は、いずれも1000dB/kmを超え、実用的なデ バイスとして使用できる損失を有するファイバは得られていない。

[0007]

一方、テルライトガラスを用いたファイバは、これまでEr^{3 +} 添加ファイバ増幅器や ラマン増幅器に応用され、広帯域増幅を実現している(非特許文献 5, 6 参照)。ライト



[0008]

【非特許文献1】川上彰二郎、白石和男、大橋正治著、「光ファイバとファイバ型デバイス」、培風館、p97

【非特許文献 2】 A. Bjarklev, et al., "Photo Crystal Fibers The State of The Art", Holy fibers Symposium vol.1.1, ECOC2002

【非特許文献 3】P.Petropoulos, et al., "Soliton-self-frequency-shift effect s and pulse compression in an anomalously dispersive high nonlinearity lead silicate holy fiber", PD3-1, OFC2003

【非特許文献 4】 V. V. Ravi Kanth Kunth, et al., "Tellurite glass photonic cry stal fiber" PD3 ECOC2003

【非特許文献 5】 A. Mori, et al., "1.5μm Broadband Amplification by Tellurit e-Based EDFAs", PD1, OFC1997

【非特許文献 6】 A. Mori, et al., "Ultra-wideband tellurite-Based Raman fibre amplifier", Electronics Letter vol.37, No.24, pp.1442-1443, 2001

【非特許文献 7】 Gorachand Ghosh, "Sellmeier Coefficients and Chromatic Dispersiond for Some Tellurite Glasses", J. Am. Soc., 78(10) 2828-30, 1995

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0009]

しかしながら、上述したように、光通信波長帯で効率よく非線形効果を出現させるためには、位相整合条件を満たすように、零分散波長を $1.2\sim1.7\mu$ m帯にしなければならない。テルライトファイバの場合、材料分散は $1.2\sim1.7\mu$ m帯で大きく負分散を有し、零分散波長は 2μ mを超えた長波長側に位置する。従って、石英ガラスと同様な分散を長波長側へシフトさせる手法は適用できないという問題点があった。

[0010]

本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、零分散 波長を通信波長帯である 1. $2\sim1$. $7~\mu$ m帯にシフトし、テルライトガラスを用いた低 損失で高効率の光ファイバ及びその製造方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

[0011]

本発明は、このような目的を達成するために、請求項1に記載の発明は、テルライトガラスからなり、コアに相当する部分の周囲に、屈折率が1のエアホールを複数設けたクラッドを有する光ファイバであることを特徴とする。

[0012]

請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の前記コアの外径と、前記エアホールの内径と、前記エアホールのピッチ間隔を調整することにより、零分散波長が1. $2\sim1$. 7μ m帯に設定されたことを特徴とする。

[0013]

請求項3に記載の発明は、請求項1または2に記載の前記クラッドは、4つのエアホールを有することを特徴とする。

[0014]

請求項4に記載の発明は、請求項1、2または3に記載の前記テルライトガラスは、TeO2-Bi2O3-LO-M2O-Q2O3-R2O5からなる組成を有し、ここで、LはZn、Ba、Mgのうち少なくとも1種類以上であり、MはLi、Na、K、Rb、Cs のうち少なくとも1種類以上であり、QはB、La、Ga、Al、Y のうち少なくとも1種類以上であり、R はP、Nb のうち少なくとも1種類以上であり、その成分は、

50<TeO2<90 (モル%)

1 < B i 2 O 3 < 3 0 (モル%) 1 < LO + M₂O + Q₂O₃ + R₂O₅ < 50 (Eル%)

であることを特徴とする。

[0015]

請求項5に記載の発明は、請求項1ないし4のいずれかに記載の前記テルライトガラス は、希土類イオンとして Ce^3 + 、 Pr^3 + 、 Nd^3 + 、 Pm^3 + 、 Sm^3 + 、 Eu^3 + 、 Tb^3 + 、 Dy^3 + 、 Ho^3 + 、 Er^3 + 、 Tm^3 + 、 Yb^3 + のうち少なくとも 1 つ が添加されていることを特徴とする。

[0016]

請求項6に記載の発明は、内壁の内側に凸となる部分が複数形成されたモールドに、テ ルライトガラスからなるガラス融液を注入成型してガラス母材を作製する第1工程と、該 第1工程で作製された前記ガラス母材を、テルライトガラスからなる円筒状のジャケット 管に挿入し、前記ガラス母材と前記ジャケット管との隙間のエアホールを維持または拡大 するように加圧線引きする第2工程とを備えた光ファイバの製造方法であることを特徴と する。

[0017]

請求項7に記載の発明は、内壁の内側に凸となる部分が複数形成され、前記内壁が底部 に向かって円錐状に拡大加工されたモールドに、テルライトガラスからなるクラッドガラ スのガラス融液を注入する第1工程と、さらにテルライトガラスからなるコアガラスのガ ラス融液を注入し、クラッドガラスの体積収縮によりコアガラスを円錐状に吸い込み成型 したガラス母材を作製する第2工程と、該第2工程で作製された前記ガラス母材を、テル ライトガラスからなる円筒状のジャケット管に挿入し、前記ガラス母材と前記ジャケット 管との隙間のエアホールを維持または拡大するように加圧線引きする第3工程とを備えた 光ファイバの製造方法であることを特徴とする。

[0018]

請求項8に記載の発明は、内壁の内側に凸となる部分が複数形成され、前記内壁が底部 に向かって円錐状に拡大加工され、前記底部に穴を有するモールドに、テルライトガラス からなるクラッドガラスのガラス融液を注入する第1工程と、さらにテルライトガラスか らなるコアガラスのガラス融液を注入し、クラッドガラスの体積収縮と、前記穴から前記 クラッドガラスが流れ出すことによりコアガラスを円錐状に吸い込み成型したガラス母材 を作製する第2工程と、該第2工程で作製された前記ガラス母材を、テルライトガラスか らなる円筒状のジャケット管に挿入し、前記ガラス母材と前記ジャケット管との隙間のエ アホールを維持または拡大するように加圧線引きする第3工程とを備えた光ファイバの製 造方法であることを特徴とする。

[0019]

請求項9に記載の発明は、請求項6、7または8に記載の前記モールドは、内壁の内側 に凸となる部分が4つ形成され、前記光ファイバのクラッドは、4つのエアホールを有す ることを特徴とする。

[0020]

請求項10に記載の発明は、請求項8に記載の前記第2工程は、前記穴から真空脱気を 行って、前記クラッドガラスが流れ出すようにしたことを特徴とする。

[0021]

請求項11に記載の発明は、テルライトガラスからなるガラス融液をモールドに注入成 型してガラスプロックを作製する第1工程と、内壁の内側に凸となる部分が複数形成され た金型により、前記第1工程で作製された前記ガラスプロックを圧縮成型して、ガラス母 材を作製する第2工程と、該第2工程で作製された前記ガラス母材を、テルライトガラス からなる円筒状のジャケット管に挿入し、前記ガラス母材と前記ジャケット管との隙間の エアホールを維持または拡大するように加圧線引きする第3工程とを備えた光ファイバの 製造方法であることを特徴とする。



請求項12に記載の発明は、請求項11に記載の前記金型は、内壁の内側に凸となる部 分が4つ形成され、前記光ファイバのクラッドは、4つのエアホールを有することを特徴 とする。

[0023]

請求項13に記載の発明は、テルライトガラスからなるガラス融液をモールドに注入成 型して円柱状のガラスプロックを作製する第1工程と、該第1工程で作製された前記ガラ スプロックの長手方向に穴あけ加工して、エアホールが形成されたガラス母材を作製する 第2工程と、該第2工程で作製された前記ガラス母材を、テルライトガラスからなる円筒 状のジャケット管に挿入し、前記エアホールを維持または拡大するように加圧線引きする 第3工程とを備えた光ファイバの製造方法であることを特徴とする。

[0024]

請求項14に記載の発明は、テルライトガラスからなるガラス融液を、基台から円柱棒 状のピンが複数内側に整列した治具を底面に有するモールドに注入し、前記治具を引き抜 くことによりエアホールが形成されたガラス母材を作製する第1工程と、該第1工程で作 製された前記ガラス母材を、テルライトガラスからなる円筒状のジャケット管に挿入し、 前記エアホールを維持または拡大するように加圧線引きする第2工程とを備えた光ファイ バの製造方法であることを特徴とする。

[0025]

請求項15に記載の発明は、テルライトガラスからなるガラス融液をモールドに注入成 型し、過熱延伸してエアホールを有するガラスブロックを作製する第1工程と、該第1工 程で作製された複数の前記ガラスブロックを束ね、過熱延伸してガラス母材を作製する第 2工程と、該第2工程で作製された前記ガラス母材を、テルライトガラスからなる円筒状 のジャケット管に挿入し、前記エアホールを維持または拡大するように加圧線引きする第 3 工程とを備えた光ファイバの製造方法であることを特徴とする。

[0026]

請求項16に記載の発明は、請求項6ないし15のいずれかに記載の光ファイバの製造 方法において、エアホールを維持または拡大するように加圧線引きする工程は、線引きの 張力を50g以上とすることを特徴とする。

【発明の効果】

[0027]

以上説明したように、本発明によれば、石英ガラスと比べて10倍以上の大きな非線形 光学効果を有するテルライトファイバを用いて、光通信波長帯である1. 2~1. 7μm 帯に零分散波長をシフトすることができるので、コンパクトで髙効率な非線形デバイスで ある光ファイバを提供することが可能となる。

[0028]

また、本発明によれば、ガラス母材を注入成型により作製するので、従来の押し出し法 と比較して、ガラス母材に対する加熱工程の時間が短いために、低損失のテルライトファ イバを作製することが可能となる。

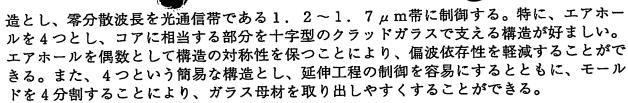
【発明を実施するための最良の形態】

[0029]

本発明の一実施形態にかかるテルライトファイバについて説明する。T e O 2 を主成分 とするガラスは、屈折率np が2程度を有するのと同時に、材料波長分散は1.2~1. 7 μ m帯で大きく負分散を有し、零分散波長は 2 μ mを超えた長波長側に位置する(例え ば、非特許文献7参照)。従って、テルライトガラスを用いてステップインデックス型の コア/クラッド屈折率プロファイルを有するファイバを作製すると、材料波長分散の特性 から大きく変化させることはできない。

[0030]

本発明にかかる第1の実施形態は、テルライトガラスを用いたフォトニッククリスタル ファイバにおいて、コアに相当する部分の周囲に、屈折率1のエアホールを複数空ける構



[0031]

本発明にかかる第2の実施形態は、テルライトガラスの具体的な組成に関する。テルライトガラスの組成を適切に選択することにより、ファイバ化加工に対して十分熱的に安定であり、非線形定数が高く、低損失なファイバを作製することができる。このうちTeO2とBi2O3は、高非線形性を付与するための必須成分であるが、

50<TeO2<90 (モル%)

1 < B i 2 O 3 < 3 0 (モル%)

の範囲を逸脱すると熱的に安定で透過特性の良いガラスを得ることができない。その他の 成分はガラスを熱的に安定にし、粘性を下げて加工しやすくするために添加する。

[0032]

本発明にかかる第3の実施形態として、テルライトガラス材料に希土類イオンとして e^3 + 、 Pr^3 + 、 Nd^3 + 、 Pm^3 + 、 Sm^3 + 、 Eu^3 + 、 Tb^3 + 、 Dy^3 + 、 Ho^3 + 、 Er^3 + 、 Tm^3 + 、 Yb^3 + のうち少なくとも1つを添加させることにより、 非線形性と同時に光増幅、吸収によるフィルタリング効果などの特性を付与することができる。

[0033]

本発明にかかる第4~8の実施形態は、テルライトガラスを用いて、エアホールを有するファイバ構造を作製する際のガラス母材の作製方法である。第4の実施形態は、ガラス融液を注入成型する際に使用するモールドとして、内壁の内側に凸となる部分が複数形成されたモールドを用いる。このモールドを用いて成型したガラス母材を、円筒状のテルライトガラスからなるジャケット管に挿入することにより、ガラス母材とジャケット管との隙間にエアホール部を形成する。第5の実施形態は、ガラスプロックを圧縮成型する際に使用する金型として、内壁の内側に凸となる部分が複数形成された金型を用いる。この金型を用いて成型したガラス母材を、円筒状のテルライトガラスからなるジャケット管に挿入することにより、ガラス母材とジャケット管との隙間にエアホール部を形成する。

[0034]

第6の実施形態は、テルライトガラスからなる円柱状のガラスプロックを作製し、ガラスプロックの長手方向にドリルで穴を開け、エアホール部を有するガラス母材を作製する。このガラス母材を、円筒状のテルライトガラスからなるジャケット管に挿入して線引きする方法である。第7の実施形態は、ガラス融液を注入成型する際に使用するモールドにおいて、底面から円柱棒状のピンを複数内側に整列させる。注入成型した後、すばやく予加熱しておいたピンを引き抜くことにより、エアホール部を形成する。第8の実施形態は、テルライトガラスを材料とし、外形が円柱状または角柱状であり、内形が円のエアホール部が形成されたガラスパイプを複数束ねる。束ねたガラスパイプを、過熱延伸することにより成型したガラス母材を、円筒状のテルライトガラスからなるジャケット管に挿入して線引きする。

[0035]

本発明にかかる第9~12の実施形態は、単一組成のテルライトガラスでフォトニッククリスタルファイバを構成するのではなく、さらに屈折率の違う組成でコア/クラッド構造を形成する方法である。第9の実施形態は、ガラス融液を注入成型する際に使用するモールドの下部を円錐状に拡大加工する。このモールドを用いてクラッド及びコアの順に注入し、クラッドガラスの体積収縮によりコアガラスを円錐状に吸い込み成型した母材を用いる。このとき、モールド上部は、内壁が内側に凸となっており、コアガラスが吸い込まれるエリアが小さいため、効果的にコアを吸い込ませるには、注入温度等の最適化が必要になる。

[0036]

第10の実施形態では、第9の実施形態と比較して、コアの吸い込みを容易にするため 、モールド下部の円錐状部分の底にガラスを注入した後に、穴が開く構造を設ける。この 穴にガラスが漏れ出すことと、ガラスの収縮との相乗効果を起こす方法である。第11の 実施形態では、第10の実施形態と比較して、コアの吸い込みを容易にするため、モール ド下部の円錐状部分の底にガラスを注入した後に、穴が開く構造を設ける。この穴にガラ スが漏れ出すように真空に引くことと、ガラスの収縮との相乗効果を起こす方法である。 第12の実施形態は、母材に形成されたエアホールを保持または拡大するように加圧線引 きする際、線引きの張力を50g以上とすることによりホールの形成及びホール径の制御 を容易にする。

[0037]

以上説明したように、本実施形態にかかる光ファイバの製造方法においては、ガラス母 材を注入成型または圧縮成型により作製する。従って、いずれの成型方法においても、押 し出し法と比較して、ガラス母材に対する加熱工程の時間が短いために、ガラス中の結晶 化を抑えることができ、低損失の光ファイバを作製することができる。

[0038]

以下、図面を参照しながら本発明にかかるテルライトフォトニッククリスタルファイバ の実施例について詳細に説明する。

[0039]

(実施例1)

本発明の一実施形態にかかるテルライトフォトニッククルスタルファイバに使用される ガラス組成 (mol%表示) の一例と、各々のガラス組成の熱安定性 (Tx-Tg:℃) 、屈折率(np)、非線形感受率(χ³:esu)、紫外吸収端(UV:nm)について 、測定した試験結果を表1に記す。

[0040]



		【茅	₹1	1					_											_				_			
24	8	D.								5												<u>8</u>	2.16	1_	١,	38	
23	82	D.		†	1								٦	5				5				130	2.13	"	3	8	
22	85	5	~	,	1				-													1 40	2.12	15	2	365	
21	8	-		†	2			5		T									3			180	2.08	4-	<u>:</u>	370	
02	8	-		\dagger	1	ນ					Ľ	,								ľ	25	160	9 13		<u>~</u>	380	
61	8	æ	+		2			1	-	1												300<	=	1	5.	370	
82	8	-	. .	٦			8		1		\dagger											300<	2 13	1	=	375	
1	15	-	1.	٦			2	:	1													300	20,0	3	1.3	370	
16	75	ç	2	1	rc.			1	1	5	=											5		3.7	1.4	380	4
5.	: 15	2 5	≥	2				1		T		2						ı	2			3005		S-7	1.6	375	
1	: =	;	2			T	1	١,	- -	1				1		ນ						5.		77	7	86	
5	2 5	2 9	≥			1		T	١,	7			7.	,		-					∞	5	2 3	2.03	5.	375	
Ş	2 5	<u>,</u>	∞			L.	, ,	╛	1					T		7				ည		8	3	2.05	=	ğ	3
 	= =	<u> </u>	7	8		T	T		2						2				٦ م			<u> </u>	2	2.1	1.2	27	3
	2 8	₹	12		r.	+	1		T		의			1			T	,,				1	2	2.13	13	12.0	2
	6 !	g	12	വ		†		<u></u>								5						1	2	2.18	=	1	88
t	∞	32	15	7	T	1	1					8									L'	<u>ا</u> و	5	2.2	٥	1	390
	7	8	∞		 -	1				2	9				വ				2				<u>ප</u>	2.15	↓	+	88
ţ	9	\$	으		5	₹		유	9					4							٤	<u> </u>	8	1.85	+-	-+-	38
	2	22	30		1.	٥			2	•		r.	·										20	2.23	6	-+	410
	4	65	20		T		5				5								2				140	9.91		2	378
Ì	8	2	2	L.	,					8								7		L	1		120	2 18	-	7.	370
	7	8	2		1	2			7							ŀ	9		_				120	200	_		365
	-	75	6		0			9						2					_	"	<u>.</u>		90	1 88	 B:	69	360
	No	TeO ₂	Bi,O,		ZuZ	BaO	MgO	Li20	Na20	K20	Bh20	230	CSZO	B203	1 2203	Lakoo	Ga203	A1203	Y203	1000	7203	Nb203	ပ		ı	(esn)	(nm)
	表1		1		L		L	器	<u></u>	1 <u>-</u>	 }	Li	<u></u>) [8]	(MOTE)			•		L		Tx-Tg		5	$ x3(x10^{-12}) $	š

ガラス試料は、窒素ガスを充填したグロープボックス内で原料を混合し、金又は白金坩 堝を用いて酸素雰囲気下800~1100℃で溶融した後、300~400℃に予加熱し た鋳型中に融液を流し込むことにより作製する。ファイバの加工には、ガラス母材の延伸 ・線引きなどの再加熱が必要となるため、損失が低く、強度の強いファイバを実現するに は、熱安定性が重要なファクタとなる。テルライトガラスは、一般的に、ガラス転移温度 Tgから30~80℃高い温度で延伸・線引き加工をするためには、熱安定性=(結晶化 温度Tx) - (ガラス転移温度Tg)が100℃以上あることが望ましい。

[0041]

表1のガラス組成のうち、No. 1~5は、Bi2 О3 の添加量が0~30mo1%の 範囲である。No.1の0mol%とNo.5の30mol%とでは、熱安定性Tx-T gが100℃以下であり、熱安定性が不十分である。また、No. 6はTeO2が50m o 1 %以下であり、No. 2 4 はTe O 2 が 9 0 m o 1 %以上であり、それぞれ熱安定性 Tx−Tgが100℃以下であり、熱安定性が不十分である。

[0042]

表1の組成をまとめると、テルライトガラスは、Te〇2 - Bi2 〇3 - LO-M2 〇 -Q2O3-R2O5からなる組成を有し、ここで、LはZn、Ba、Mgのうち少なく とも1種類以上であり、MはLi、Na、K、Rb、Csのうち少なくとも1種類以上で あり、QはB、La、Ga、Al、Yのうち少なくとも1種類以上であり、RはP、Nb のうち少なくとも1種類以上である。T e O 2 とB i 2 O 3 は、本実施形態において高非 線形性をもたらす必須成分であり、以上の点から、

50<TeO2<90 (モル%)

1 < B i 2 O 3 < 3 0 (モル%)

1 < LO + M₂O + Q₂O₃ + R₂O₅ < 50 (+ N%) の範囲にあることが必要となる。上述した以外の組成例では、ファイバの加工に十分な熱 安定性を有していない。

[0043]

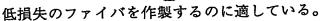
図1に、本発明の実施例1にかかるフォトニッククリスタルファイバの作製方法を示す 。熱安定性Tx-Tgが300℃以上あるNo.19の組成のガラス原料を溶融したガラ ス融液102を、300~400℃に予加熱したモールド101に注入する(図1(a))。モールド101は、内壁の内側に凸となる部分が4つ形成され、注入されたガラス母 材が十字型となるように形成されている。注入後300℃付近の温度で10時間以上アニ ールし、ガラス母材103を作製する(図1(b))。モールド101を4分割して、ガ ラス母材103を取り出しやすくし、ガラス母材103の欠け、クラックを防ぐことがで きる。同様にガラス原料を溶融し、300~400℃に予加熱した円筒状のモールドに流 し込んだ後、モールドを水平に保持したまま高速回転させるローテーショナルキャスティ ング法により、円筒状のジャケット管104を作製する(図1(c))。

[0044]

ジャケット管104にガラス母材103を挿入して延伸する(図1(d))。延伸した 母材105の断面は、正確に対称となる。延伸した母材105の線径の一定した部分10 6を切り出し、再びジャケット管に挿入して延伸する。ガラス母材103とジャケット管 との隙間にエアホールが形成され、延伸・線引きを行う際に、ホールの形成された部分1 08を加圧して、エアホールを維持又は拡大するように加圧線引きする。線引き張力を樹 脂被服するダイスを通す前の値で50g以上になるように調整しながら、外径110μm に線引き加工して(図1(e))、フォトニッククリスタルファイバ107を作製する。

[0045]

延伸工程では、延伸加重が200g程度において、10~20mm ø の母材を3~6m $m\phi$ へ延伸できる粘度である $10^9\sim 10^{10}$ P (ポアズ) となるように加熱する。一方 、押し出し法により、バルクがラスからホール構造を持つ母材へと加工するためには、粘 度として10⁶ P (ポアズ) 程度に軟らかくする必要がある。従って、本実施例によれば 、押し出し法と比較して、加熱する温度が低いので、結晶核の成長を抑えることができ、



[0046]

図2 (a) に、作製したフォトニッククリスタルファイバの断面図を示す。フォトニッククリスタルファイバの外径は 110μ m、エアホールの内径が 26μ mである。図2 (b) は、光の伝播するコアに相当する部分の拡大図であり、コア径は 2.6μ mである。光出力がピークの $1/e^2$ となる断面積 A_{eff} は 3.54μ m²であり、 γ 値(非線形を表す: $2\pi n^2/\lambda A_{eff}$)は675W $^{-1}$ km $^{-1}$ である。

[0047]

コア径やエアホール内径を制御するためには、ジャケット管 104の肉厚を変化させたり、延伸回数を増やしたりすることにより可能である。本実施形態にかかるフォトニッククリスタルファイバの損失は、 1.55μ mで60dB/kmであり、零分散波長は、材料分散での値 2.29μ mから 1.57μ mにシフトする(図 3参照)。エアホールの形状は、対称に作製されているため、偏波依存性は発生しない。

[0048]

図4に、実施例1にかかるフォトニッククリスタルファイバのコア径と零分散波長の関係を示す。図を参照すると、零分散波長を1.2~1.7 μ mに制御するためには、コア径を0.8~3.4 μ mに制御する必要がある。また、零分散波長を1.55 μ mとするためには、コア径を2.45 μ mとする必要がある。

[0049]

図 5 に、実施例 1 にかかるフォトニッククリスタルファイバを用いた波長変換装置を示す。波長変換装置は、 $1530\sim1560$ n mの波長帯に100 G H z 間隔に32 波のW D M 信号を出力する光源 $301\sim332$ と、1565 n mの励起光を出力する光源 333 とを有する。さらに、光源 $301\sim332$ の出力を合波する A W G (Arrayed Waveguide Grating) 341 と、合波されたW D M 信号光 E s と励起光 E p とを合波する光カプラ 342 と、長さ 50 m の実施例 1 にかかるフォトニッククリスタルファイバ 343 とを備えている。このような構成により、波長変換装置は、32 波のW D M 信号の波長を一括変換して、変換光 E c を出力する。

[0050]

図 6 に、波長変換装置の出力スペクトルを示す。励起光Epのパワー40mWに対して、変換効率-15dBであり、帯域幅70nmの波長一括変換を行うことができる。

[0051]

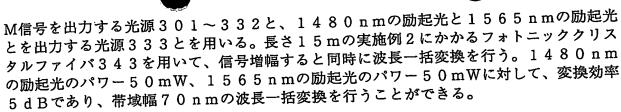
(実施例2)

[0052]

ガラス母材 503を用いて、実施例 1と同様に延伸・線引きすることにより、フォトニッククリスタルファイバを作製する。作製されたフォトニッククリスタルファイバの断面は、図 2と同様であり、外径は 115μ m、エアホールの内径が 30μ m、コア径は 2.5μ mである。このファイバの損失は、 1.55μ mで 70dB/kmであり、零分散波長分散は、 1.55μ mである。

[0053]

このフォトニッククリスタルファイバを用いて、図5と同じ構成の波長変換装置を作製する。光源として、1530~1560nmの波長帯に100GHz間隔に32波のWD



[0054]

なお、図21を参照して後述する非線形ファイバーループミラーに、実施例2のフォト ニッククリスタルファイバを15m適用すると、80GHz、8psの高変調した信号光 に対して、ゲート光のパワー10mWにより、信号光のスイッチングを行うことができる

[0055]

(実施例3)

図8に、本発明の実施例3にかかるフォトニッククリスタルファイバの作製方法を示す 。表1において、熱安定性Tx-Tgが300℃以上であるNo.15の組成のガラス原 料を溶融したガラス融液を、300~400℃に予加熱したモールドに注入する。注入後 300℃付近の温度で10時間以上アニールし、円柱状のガラスプロック601を作製す る(図8(a))。ガラスブロック601の長手方向に、3mmφのドリル602で穴を 開け、ガラス母材603を作製する(図8(b))。ガラス母材603を、3mmφまで 延伸加工し、延伸した母材の線径の一定した部分604を切り出して、フォトニッククリ スタルファイバを作製する(図8(c))。

[0056]

図9に、作製したフォトニッククリスタルファイバの断面図を示す。フォトニッククリ スタルファイバの外径は110μm、エアホール直径 d は1.6μm、エアホール間ピッ チムは2. 3μ mであり、 $d/\Delta=0$. 7となる。MFD (Mode Field Diameter) は3 μ mであり、ファイバの損失は 1. 5 5 μ mで 4 0 d B / k mであり、零分散波長は、 1. $55 \mu m$ である。

[0057]

長さ150mのフォトニッククリスタルファイバに、波長1.55 μm、パルス幅0. 5 p s 、ピークパワー3 0 Wのパルス励起光を入射する。フォトニッククリスタルファイ バは、図10に示すように、1.7 μ m帯域(0.7~2.4 μ mm)にわたるスーパー コンティニューム光を出力した。

[0058]

(実施例4)

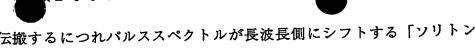
図11に、本発明の実施例4にかかるフォトニッククリスタルファイバの作製方法を示 す。表1において、熱安定性Tx-Tgが180℃であるNo.9の組成のガラス原料を 溶融したガラス融液 8 0 2 を、 3 0 0 ~ 4 0 0 ℃に予加熱したモールド 8 0 1 a, 8 0 1 bに注入する(図11(a))。モールド801の底面には、基台804から円柱棒状の ピン805を複数内側に整列させた治具が設置されている。モールド801にガラス融液 802を注入成型した後、すばやくピンを引き抜くことによりエアホールを形成したガラ ス母材803を作製する(図11(b))。

[0059]

ガラス母材803を用いて、実施例3と同様に延伸・線引きすることにより、フォトニ ッククリスタルファイバを作製する。作製されたフォトニッククリスタルファイバの断面 は、図9と同様であり、外径は120μm、エアホール直径 dは1.5μm、エアホール 間ピッチ Δ は2.3 μ mであり、d/ Δ =0.65となる。MFDは<math>2.5 μ mであり、 ファイバの損失は 1.55μ m で 65dB/k m であり、零分散波長は、 1.55μ m で ある。

[0060]

長さ50mのフォトニッククリスタルファイバに、波長1.55 μm、パルス幅0.5 ps、ピークパワー30Wのパルス励起光を入射する。パルスがソリトン効果を受けると



共に、ファイバ内を伝搬するにつれパルススペクトルが長波長側にシフトする「ソリトン 自己位相シフト」が観測される。

[0061]

図12に、実施例4にかかるフォトニッククリスタルファイバを用いた波長可変パルス 光源を示す。入射パルスのピークパワーを変化させることにより、スペクトルシフト量が 変化する効果を利用した波長可変パルス光源である。波長可変パルス光源は、10GHz で変調されたパルス光源901に、光増幅器902と、長さ50mの本実施形態にかかる フォトニッククリスタルファイバ903と、プログラマブルPLC合分波器904とを縦 続接続する。

[0062]

さらに、プログラマブルPLC合分波器904の出力に、光増幅器905と、長さ50 mの本実施形態にかかるフォトニッククリスタルファイバ906とを縦続接続する。この ような構成により、波長可変パルス光源は、10~100Gbit/sのチャンネルレー トで、波長可変範囲が150nm (1550~1700nm) である。

[0063]

(実施例5)

図13,14に、本発明の実施例5にかかるフォトニッククリスタルファイバの作製方 法を示す。表 1 において、熱安定性Tx−Tgが160℃であるNo.12の組成のガラ ス原料を溶融したガラス融液1102を、300~400℃に予加熱した内形状が正六角 形のモールド1101に注入する(図13(a))。モールド1101を水平に保持した まま高速回転させるローテーショナルキャスティング法により中空のエアホールを有する ガラスプロック1103を作製し、そのまま延伸する(図13(b))。

[0064]

延伸したガラスブロック1103の線径の一定した部分1104を切り出し、複数のガ ラスプロックを束ねて、再び延伸する(図13 (c))。線径の一定した部分1105を 切り出し、実施例1と同様にして作製したジャケット管1106 (図13 (d)) に挿入 する。実施例1と同様に延伸・線引きすることにより、フォトニッククリスタルファイバ 1107を作製する(図14 (a))。

[0065]

図14(b)に、フォトニッククリスタルファイバ1107の断面図を示す。ファイバ の外径は120μm、エアホール直径dは1.725μm、エアホール間ピッチΔは2. $3 \mu \text{ m}$ であり、 $d / \Delta = 0$. 75となる。MFDは2. $6 \mu \text{ m}$ であり、ファイバの損失は 1.55μ mで55dB/kmであり、零分散波長は、 1.55μ mである。

[0066]

図15に、実施例5にかかるフォトニッククリスタルファイバを用いたパラメトリック 光増幅器を示す。パラメトリック光増幅器は、波長可変光源1301に、アイソレータ1 302と、長さ150mの実施例5にかかるフォトニッククリスタルファイバ1303と 、光カプラ1304とを縦続接続する。光カプラ1304には、波長1560nm、励起 光パワー1.5Wの光源の出力を、EDFA増幅器1306を介して後方より入射する。

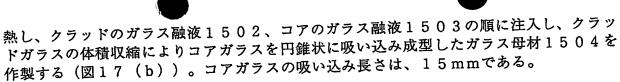
[0067]

図16に、パラメトリック光増幅器の出力スペクトルを示す。-30dBmの信号光を 用いて波長スキャン測定を行った結果であり、1500~1620nmにわたる120n mの波長帯において20dB以上の利得を得た。

[0068]

(実施例 6)

図17に、本発明の実施例6にかかるフォトニッククリスタルファイバの作製方法を示 す。コアガラスは、表1のNo.18の組成を用い、Tmを4000ppm添加する。ク ラッドガラスは、表1のNo. 17の組成を用いる。モールド1501は、図1(a)に 示したモールドと同様に、内壁の内側に凸となる部分が複数形成され、底部に向かって円 錐状に拡大加工してある(図17 (a))。モールド1501を300~400℃に予加



[0069]

ガラス母材1504を用いて、実施例1と同様な延伸・線引き加工を行い、フォトニッ ククリスタルファイバ1505を作製する。図17(c) に断面図を示す。フォトニック クリスタルファイバ1505の外径は110μm、エアホール内径は35μm、十字の中 心部分は $2.4\mu m$ 、Tmの添加されたコア径は $1.5\mu m$ である。MFDは $2.9\mu m$ であり、ファイバの損失は1. 5 5 μ m で 3 0 d B / k m であり、コアとしてクラッドと 異なるガラス成分を導入したことにより、コア/クラッド構造を有しない場合と比べて低 損失化が可能である。零分散波長は、1. 52μmである。

[0070]

実施例 6 にかかるフォトニッククリスタルファイバを、市販の融着接続機を用いて、石 英ファイバ (比屈折率 4 %、MFD 3 μ m) と接続を行うと、0.2 d B の損失およびー 50 d B以下の反射減衰量で接続することができる。比較のために、実施例1にかかる単 一組成のフォトニッククリスタルファイバと石英ファイバとを接続すると、コア形状が崩 れるため、2dBの損失、一19dBの反射減衰量となる。

[0071]

実施例6にかかるフォトニッククリスタルファイバを20m用いて、図5に示した波長 変換装置に適用する。合波されたWDM信号光Esは、1480~1510nmの波長帯 に100GHz間隔に32波のWDM信号を多重した信号である。励起光Epは、Tmの 励起に用いる1410nmの励起光と、波長変換およびTmの励起の両方に用いる152 0 nmの励起光である。波長変換装置は、信号増幅すると同時に32波のWDM信号の波 長を一括変換して、変換光Ecを出力する。1420nmの励起光のパワー50mW、波 長変換の励起光のパワー50mWに対して、変換効率5dB、帯域幅70nmの波長一括 変換を行うことができる。

[0072]

(実施例7)

図18に、本発明の実施例7にかかるフォトニッククリスタルファイバの作製方法を示 す。コアガラスは、表1のNo.20の組成を用い、クラッドガラスは、表1のNo.2 1の組成を用いる。モールド1601は、図1(a)に示したモールドと同様に、内壁の 内側に凸となる部分が複数形成され、底部に向かって円錐状に拡大加工してある(図18 (a))。さらに、モールド1601の底の部分には、基台1602が設置され、基台1 602中央の可動部材1603をスライドさせることにより、モールド1601の底の部 分に穴ができる形状を有している。

[0073]

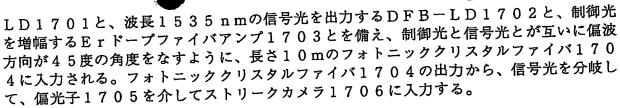
モールド1601を300~400℃に予加熱し、基台1602を別に350~450 ℃に予加熱し、クラッドのガラス融液1604、コアのガラス融液1605の順に注入す る。クラッドガラスの体積収縮と底面に穴があくことにより、クラッドガラスの中心部が 流れ出し、コアガラスを吸い込いこみ成型したガラス母材1606を得ることができる。 コアの吸い込み長さは25mmである。

[0074]

ガラス母材1606を用いて、実施例1と同様な延伸・線引き加工を行い、フォトニッ ククリスタルファイバを作製した。フォトニッククリスタルファイバの構造は、図17(c) と同じであり、ファイバの外径は 1 1 5 μ m、エアホール内径は 2 0 μ m、十字の中 心部分は2.8 μ m、コア径は1.2 μ mである。MFDは2.5 μ mであり、ファイバ の損失は 1.55μ mで25dB/kmであり、零分散波長は、 1.55μ mである。

[0075]

図19に、実施例6にかかるフォトニッククリスタルファイバを用いた光カーシャッタ 実験系を示す。光カーシャッタ実験系は、波長1552nmの制御光を出力するDFB-



[0076]

このような構成により、制御光を入射しない場合には、信号光の偏波はある一定の方向 でフォトニッククリスタルファイバ1704中を伝播し、偏光子1705で遮断される。 一方、制御光を入射した場合には、フォトニッククリスタルファイバ1704の非線形屈 折率効果により、信号光の偏波成分が変化して、偏光子1705を透過する。このように して、幅8psの信号光パルスをスイッチングすることができる。

[0077]

(実施例8)

図20に、本発明の実施例8にかかるフォトニッククリスタルファイバの作製方法を示 す。コアガラスは、表1のNo. 13の組成を用い、クラッドガラスは、表1のNo. 1 6の組成を用いる。モールド1801は、図1(a)に示したモールドと同様に、内壁の 内側に凸となる部分が複数形成され、下部を円錐状に拡大加工してある(図20(a)) 。さらに、モールド1801の底の部分には、基台1802が設置され、基台1802中 央の可動部材1803をスライドさせることにより、モールド1801の底の部分に穴が できる。この穴を用いて、モールド1801の下から真空脱気を行う。

[0078]

モールド1801を300~400℃予加熱し、基台1802を別に350~450℃ に予加熱し、クラッドのガラス融液1804、コアのガラス融液1805の順に注入する 。クラッドガラスの体積収縮と底面の穴から真空脱気することにより、クラッドガラスの 中心部が流れ出し、コアガラスを吸い込いこみ成型したガラス母材1806を得ることが できる。コアの吸い込み長さは、50mmである。

[0079]

ガラス母材1806を用いて、実施例1と同様な延伸・線引き加工を行い、フォトニッ ククリスタルファイバを作製した。フォトニッククリスタルファイバの構造は、図17(c) と同じであり、ファイバの外径は $1~2~0~\mu$ m、エアホール内径は $2~8~\mu$ m、十字の中 心部分は2.6 μ m、コア径は1.3 μ mである。MFDは2.3 μ mであり、ファイバ の損失は 1.55μ mで28dB/kmであり、零分散波長は、 1.56μ mである。

[0080]

図21に、実施例8にかかるフォトニッククリスタルファイバを用いた非線形ファイバ ーループミラーを示す。非線形ファイバーループミラーは、ゲート光を入力する光カプラ 1901と、長さ15mのフォトニッククリスタルファイバ1902と、ゲート光を出力 する光カプラ1903と、信号光を入出力する光カプラ1904とが縦続接続されてルー プを構成している。

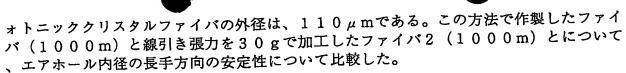
[0081]

信号光は、光カプラ1904で2分岐されて、フォトニッククリスタルファイバ190 2を順方向と逆方向に伝播する。再び、光カプラ1904に入力されて、互いに干渉し、 出力される。このとき、光カプラ1901から入力するゲート光により、フォトニックク リスタルファイバ1902における信号光の位相変化を制御してスイッチングを行う。ゲ ート光のパワー200mWにより、80GHz、8psの高変調された信号光のスイッチ ングを行うことができる。

[0082]

(実施例9)

図1に示した実施例1と同じ作製方法を用いて、表1のNo. 11の組成により延伸工 程までを行った。実施例1ではエアホールに対する加圧を一定にし、線引き張力を樹脂被 服するダイスを通す前の値で50g以上になるように調整した。図2に示したように、フ



[0083]

ファイバ 1 は、エアホール内径の設計値が 2 6 μ mに対して誤差が \pm 5 μ mある。実際 に使うことのできる26μm±1μm以内の箇所は、全体の70%であり、短いものでも $50 \, \mathrm{m以上採ることができる。一方、ファイバ 2 \, d、エアホール内径は設計値の <math>2.6 \, \mu \, \mathrm{m}$ に対して誤差が $\pm 20 \mu$ mある。実際に使うことのできる 26μ m $\pm 1 \mu$ m 以内の箇所は 、全体の20%であり、50m以上採ることができる部分は数箇所にとどまった。

[0084]

以上の比較から、エアホールのサイズを設計値と合せ、一定保持できるように線引きす る工程において、線引き張力を樹脂被服するダイスを通す前の値で50g以上に設定する ことが重要である。また、他のフォトニックスリスタルファイバの線引き工程においても この設定が重要である。ファイバ1の十字の中心部分は2. 6 μ mであった。MFDは2 . 4 μ mであり、ファイバの損失は 1 . 5 5 μ mで 2 4 d B / k mであり、零分散波長は 、1.56μmである。

[0085]

図22に、本発明の一実施形態にかかるクロック再生装置を示す。WDM伝送システム のクロック再生装置2003は、トランスミッタ2001から送信されたWDM信号を入 力する波長選択フィルタ2002から、選択された1波長信号を、クロック再生部230 1で受信し、RFクロックを抽出する。抽出したクロックをモードロックファイバレーザ にて光パルスに再生し、EDFA2302にて増幅して、長さ30mのフォトニックスリ スタルファイバ2303に入射する。フォトニックスリスタルファイバ2303にて発生 する1.5~1.6μmの100nm帯域にわたるスーパーコンティニューム光を、AW G2304に入力する。AWG2304によってフィルタリングされることにより、単一 チャンネルのクロック再生により波長多重されたチャンネル分のクロックパルスを再生す ることができる。

[0086]

任意の1チャンネルのクロックパルスを、長さ50mフォトニックスリスタルファイバ を用いた非線形ループミラー2004に入射する。WDM信号の対応するチャンネルをゲ ート光として、非線形ループミラー2004に入力し、劣化した信号品質を復元する光3 R再生を実現することができる。

[0087]

以上の実施例において、モールドの内壁の内側に凸となる部分が複数形成され、4つの エアホールが作製されたが、個数についてはこれに限定されるものではない。また、光フ ァイバの組成としてテルライトガラスを例示したが、本発明の作製方法についてはこれに 限定されるものではない。さらに、本ファイバを用いた光デバイスは、本ファイバを高非 線形ファイバとして利用する光デバイスであって、上述した実施例に限定されるものでは ない。

【産業上の利用可能性】

[0088]

本発明の光ファイバ及びその製造方法で作製された非線形デバイスは、光通信システム において高性能化、大容量化、低価格化を進めることに有効であり、その結果、それらの システムを用いたサービスの高度化、経済化に大きく寄与できる。

【図面の簡単な説明】

[0089]

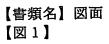
【図1】本発明の実施例1にかかるフォトニッククリスタルファイバの作製方法を示 す工程図である。

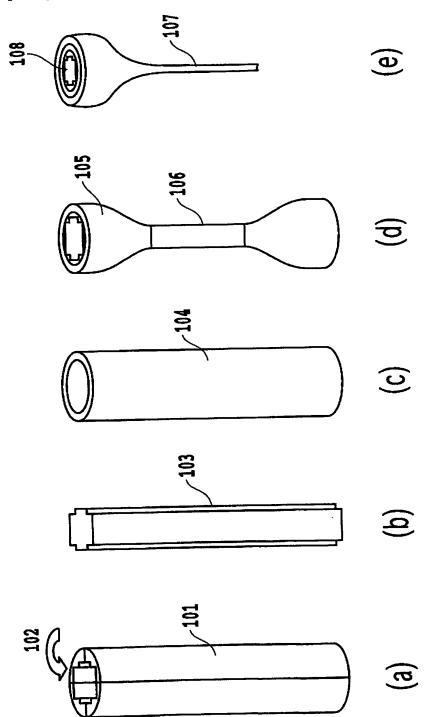
【図2】本発明の実施例1にかかるフォトニッククリスタルファイバを示す断面図で ある。

- 【図3】実施例1にかかるフォトニッククリスタルファイバの分散を示す図である。
- 【図4】実施例1にかかるフォトニッククリスタルファイバのコア径と零分散波長の 関係を示す図である。
- 【図5】本発明の一実施形態にかかる波長変換装置を示す構成図である。
- 【図6】波長変換装置の出力スペクトルを示す図である。
- 【図7】本発明の実施例2にかかるフォトニッククリスタルファイバの作製方法を示す工程図である。
- 【図8】本発明の実施例3にかかるフォトニッククリスタルファイバの作製方法を示す工程図である。
- 【図9】本発明の実施例3にかかるフォトニッククリスタルファイバを示す断面図である。
- 【図10】発生したスーパーコンティニューム光のスペクトルを示す図である。
- 【図11】本発明の実施例4にかかるフォトニッククリスタルファイバの作製方法を示す工程図である。
 - 【図12】本発明の一実施形態にかかる波長可変パルス光源を示す構成図である。
- 【図13】本発明の実施例5にかかるフォトニッククリスタルファイバの作製方法を示す工程図である。
- 【図14】実施例5にかかる作製方法とフォトニッククリスタルファイバの断面を示す図である。
- 【図15】本発明の一実施形態にかかるパラメトリック光増幅器を示す構成図である
- 【図16】パラメトリック光増幅器の出力スペクトルを示す図である。
- 【図17】本発明の実施例6にかかるフォトニッククリスタルファイバの作製方法と 、フォトニッククリスタルファイバの断面を示す図である。
- 【図18】本発明の実施例7にかかるフォトニッククリスタルファイバの作製方法を示す工程図である。
 - 【図19】本発明の一実施形態にかかる光カーシャッタ実験系を示す構成図である。
- 【図20】本発明の実施例8にかかるフォトニッククリスタルファイバの作製方法を示す工程図である。
- 【図21】本発明の一実施形態にかかる非線形ファイバーループミラーを示す構成図 である。
- 【図22】本発明の一実施形態にかかるクロック再生装置を示す構成図である。

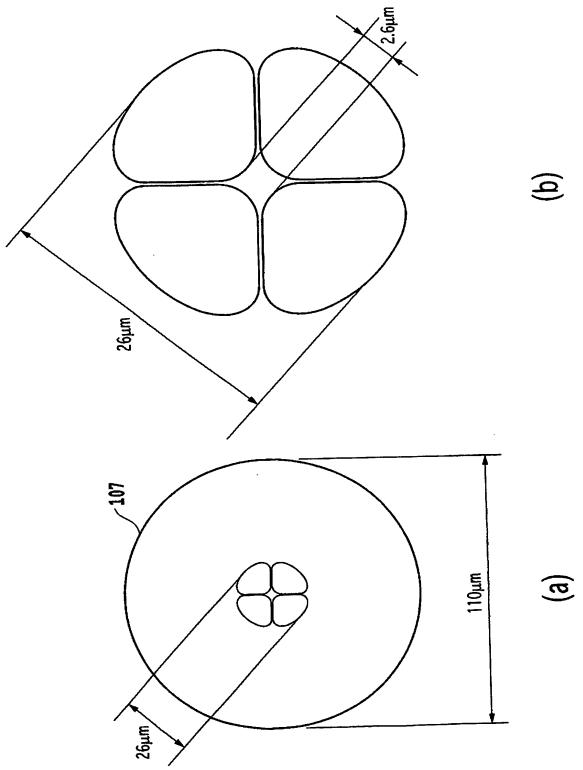
【符号の説明】

- [0090]
- 101 金属モールド
- 102 ガラス融液
- 103 ガラス母材
- 104 ジャケッ管
- 105 延伸した母材
- 106 線径の一定した部分
- 107 フォトニッククリスタルファイバ
- 108 ホールの形成された部分

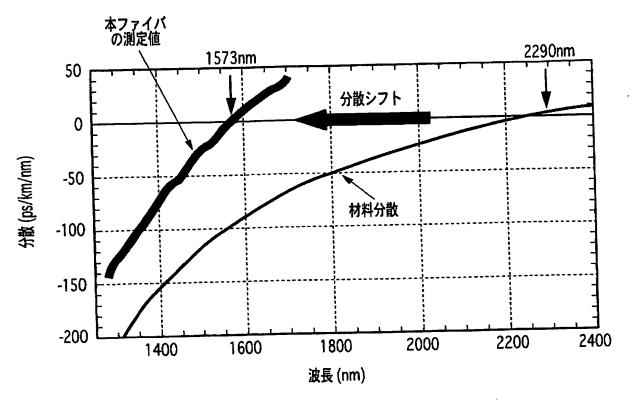


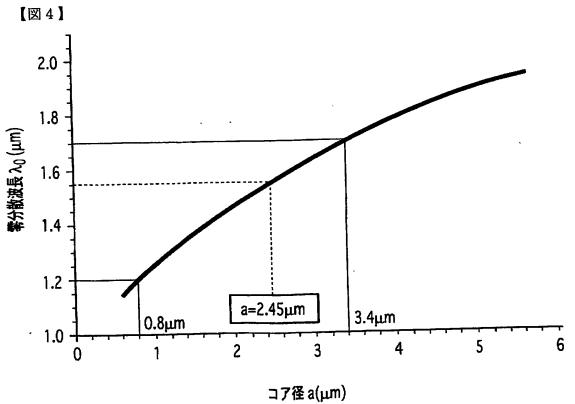




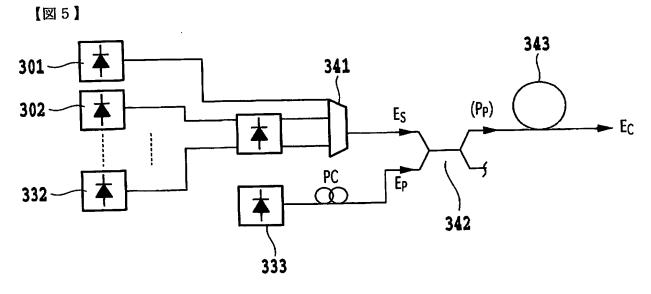


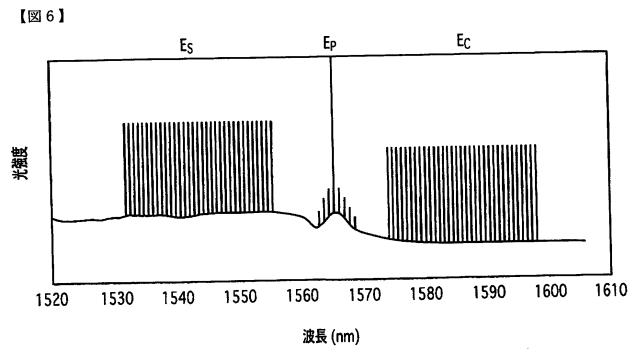
【図3】



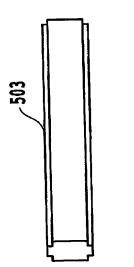




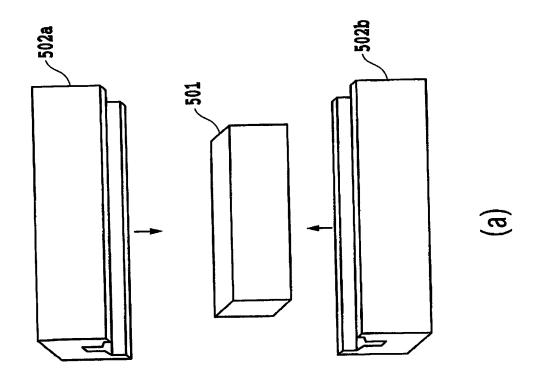




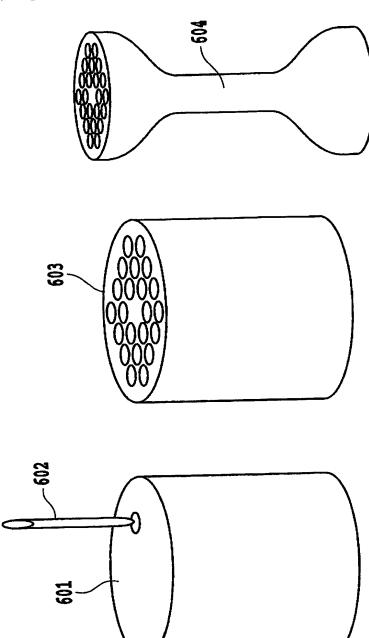




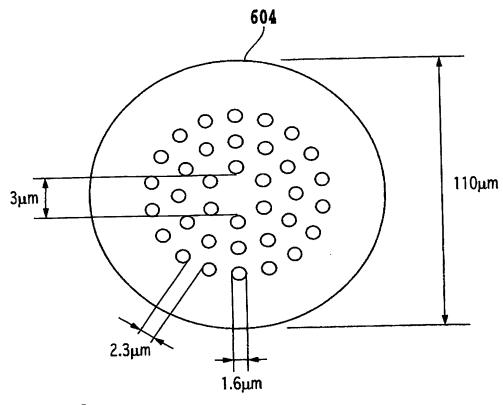




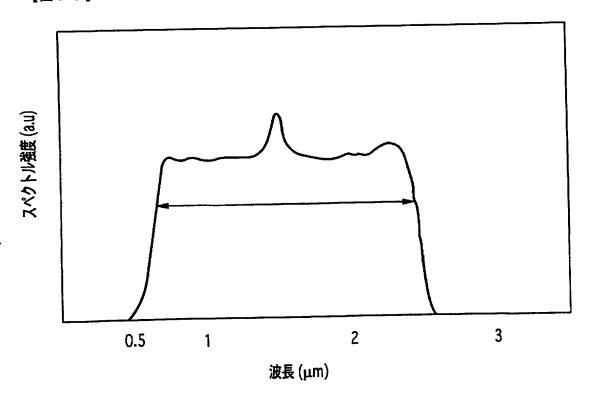




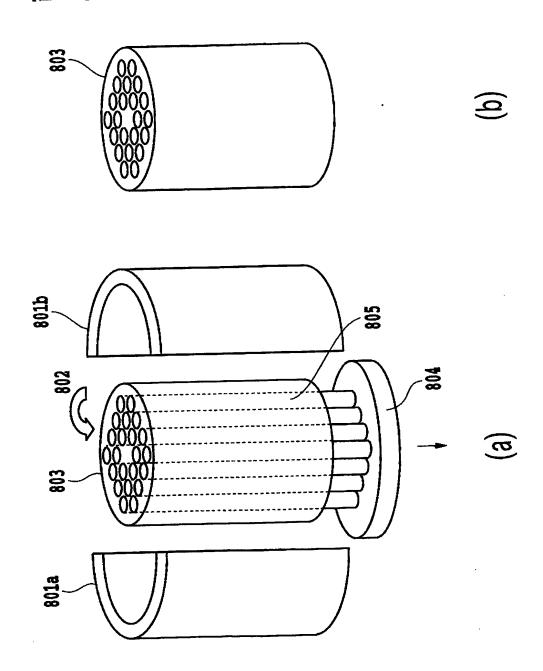
7/



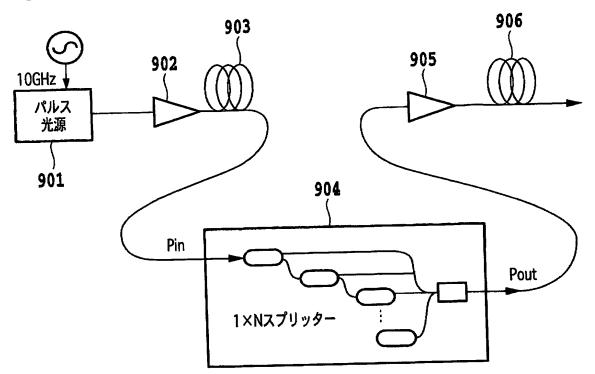
【図10】



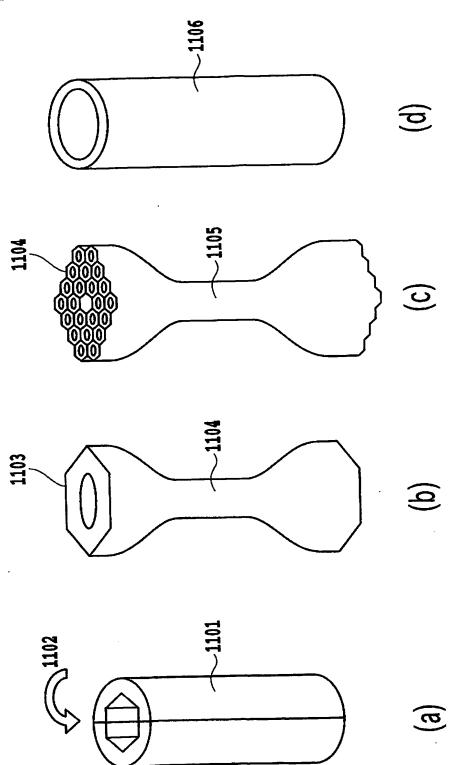




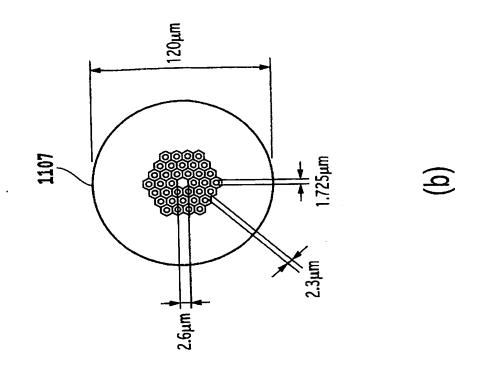


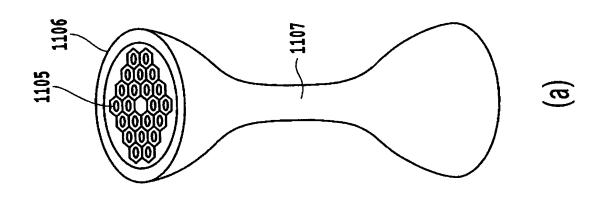




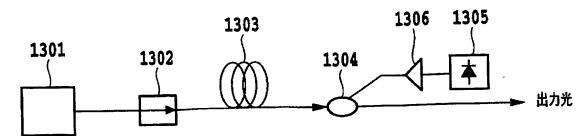




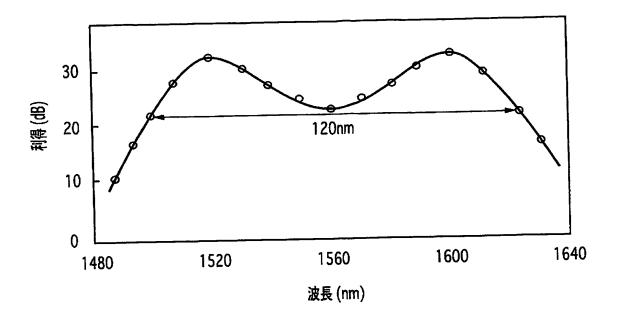




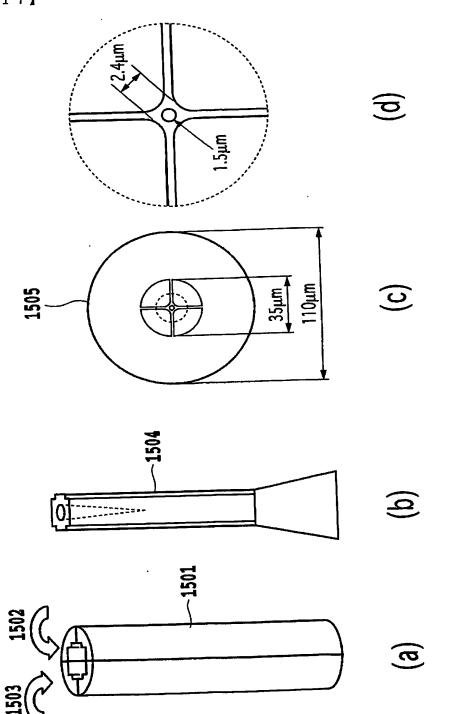
【図15】



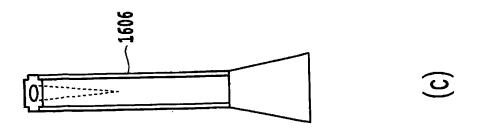
【図16】

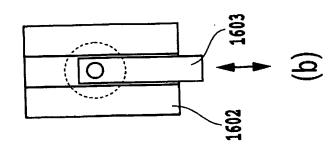


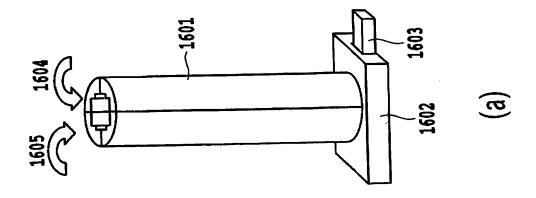




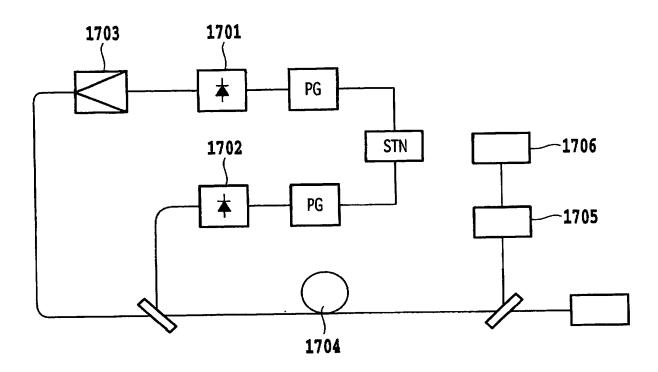


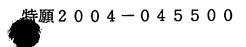




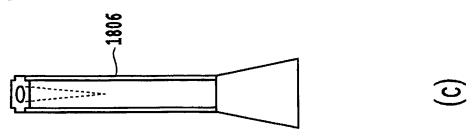


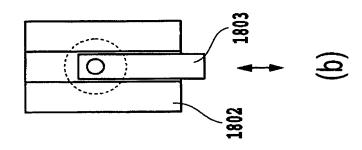


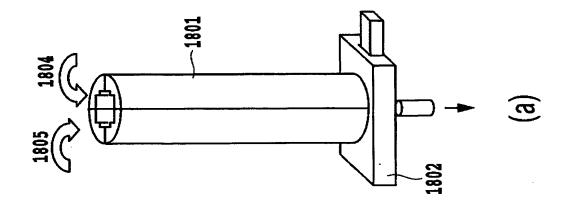




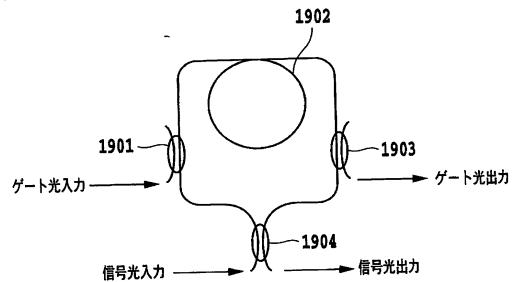




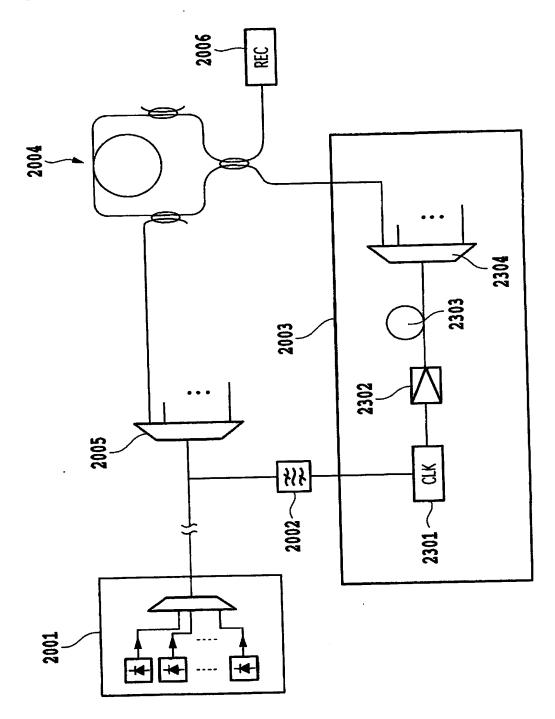














【曹類名】要約曹

【要約】

零分散波長を通信波長帯である1. $2\sim1$. 7μ m帯にシフトしたテルライト 【課題】 ファイバを用いて、コンパクトで高効率な非線形デバイスである光ファイバを提供する。 内壁の内側に凸となる部分が複数形成されたモールド101に、テルライ トガラスからなるガラス融液102を注入成型してガラス母材103を作製する第1工程 と、第1工程で作製されたガラス母材103を、テルライトガラスからなる円筒状のジャ ケット管104に挿入し、ガラス母材103とジャケット管104との隙間のエアホール を維持または拡大するように加圧線引きする第2工程とを備えた。

【選択図】



特願2004-045500

出願人履歴情報

識別番号

[000004226]

1. 変更年月日 [変更理由]

1999年 7月15日

住所変更

住 所 名

東京都千代田区大手町二丁目3番1号

名 日本電信電話株式会社